PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number: 56-026446(43)Date of publication of application: 14.03.1981

(51)Int.Cl. H01L 21/60

H01L 23/48

(21)Application number: **54-101710** (71)Applicant: **NEC CORP**

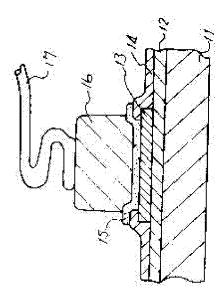
(22)Date of filing: 09.08.1979 (72)Inventor: NAKATANI KEIJIRO

(54) **SEMICONDUCTOR DEVICE**

(57) Abstract:

PURPOSE: To prevent the occurrence of cracks by bending the tip of a wireless bonding lead in S-shape wherein pressure at the time of junction is absorbed.

CONSTITUTION: At the time of junction, the shape of the longitudinal side of a lead 17 is formed in S-shape for the part contacting with a projection electrode 16. Therefore, pressure at the time of junction is absorbed and cracks will not occur at a conductor 15 located under the projection electrode 16, a wiring leading section 13 and an insulating coating film 12 or the like and reliability will be improved. In this composition, the projection electrode 16 will also be eliminated.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

1 of 2 10/25/2007 9:43 AM

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

2 of 2

(19) 日本国特許庁(JP)

⑪特許出願公開

⑫ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭56—26446

⑤Int. Cl.³ H 01 L 21/60 23/48 識別記号

庁内整理番号 6684-5F 6684-5F ❸公開 昭和56年(1981)3月14日

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 3 頁)

69半導体装置

21)特

願 昭54—101710

②出 願 昭54(1979)8月9日

79発 明 者 中谷敬次郎

東京都港区芝五丁目33番1号日本電気株式会社内

①出願人日本電気株式会社

東京都港区芝5丁目33番1号

(A)代·理 人 弁理士 内原晋

明 細 書

発明の名称
半導体装置

2. 特許請求の節用

ワイヤレスポンディング用リードがS型形状を した部分を有することを特徴とする半導体装置。

3. 発明の詳細な説明

本発明は半導体装置に係り、特にリード形状の 改良に関するものである。

半導体装置のワイヤレスポンディングに際しては通常、チップ、突起電極とリードとを要する。 従来集積回路に於いて最も一般的に用いられてきた回路端子と外部リードとの接続方法はワイヤポンディング法であった。かかる方法を用いる時そこで用いられる集積回路は通常以下の如き構造を持っていた。即ち複数個の素子をその内部に含むシリコン半導体基板表面は眩素子の接続用開孔を 除いて、絶縁被膜(SiO,,Si,N₄)で覆われ、 該接続用開孔は内部配線用金属によって結線され 必要な電気的接続を与えられていた。かくの如き 内部配線の終端部、即ち外部リードとの接続端は 通常パッドと呼ばれ集積回路基板上の周辺部に配 置されていた。これらの内部配線及びパッド群の 材料には導電性、シリコンとのオーミック性、易 加工性などが要求されるが、単一材料としてこれ ちの要求全てを満足しりる金属はアルミニウムが 殆んど唯一の存在であることが知られている。尚 内部配線表面は通常、表面保護の目的で絶縁物に よって被覆されている。この表面被覆はアルミニ ウム配線工程終了後、該集積回路表面を気相絶縁 膜法、スパッタリング法、或はブラズマ絶縁膜法 によって安定な低温絶縁膜で一様に被覆し、しか る後該パッド部を開孔することによって実現され る。他方近年新たに注目を浴びているワイヤレス ポンディングに於いては外部接続用端子として、 金属突起(パンプ)を用意し、複数個の金属外部 リードとの接続を同時に実現するというのが特徴

1

1

2

- 2 -

10

15

10

15

20

1

である。かかる金属パンプは前配ワイヤポンディング用の通常構造のパッド部上にTI-Pt-Au, Cr-Cu-Auなどの金属構成を持って実現するのが通常であった。ここでTi,Crはパンプと表面被優絶鯸膜(SiO₂,SI₈N₄)との密着性を保証されること、Auは電気メッキによって容易に突起構造が実現でき、化学的に安定な金属である。はPtCuは配線金属であるA4と突起金属であるAuとの直接接触によるパーブルプレーグやホワイトプレーグ等の悪性合金の出現を避けさしめるために用いられている。

ここに説明をおえた従来のワイヤレスポンディング用集積回路のパンプ周辺の構造を第1図で示す。半導体基板1は絶縁被膜2で覆われ、その絶縁被膜上にアルミニウムのパッド3が設けられ、該パッド上面に表面保護膜4と密着強化用金属と障壁用金属とから成る導電体5と金属パンブ6が形成されている。かかる構造の半導体装置にワイヤレスポンディングをほどこす際には、先ず該パンプに接続されるペきリード7を該パンブに接触

- 3 -

るリード構造に提供することにある。

さてことで本発明の実施に際してその前提となるのはリードフレームの形状である。ポンディングの際突起電極と接触させるべき先端部をたて断面で見て8型構造になるリードを形成する。この場合化学的腐食法もしくは機械的押し抜き法で容易に形成できりる。

以下に本発明の一実施例を第2図にて説明する。 半導体基板11は、絶縁被膜12で覆われ、その 絶縁被膜上にアルミニウムのパッドが設けられ、 該パッド上面に表面保護膜14と密着強化用金属 と障壁用金属とから成る導電体15と金属パンプ 16が形成され、そしてリード17により接続される。

次に第3図は本発明の他の実施例の断面図である。前記実施例との違いは金属パンブ16を省いた点である。

本発明によれば、ポンディングの際加わる熱及 び圧力のうち、特に圧力に対しリードのクッション効果を利用することにより、パンプ直下の導電 本発明の第一の目的は電気的、機械的に安定な ワイヤレスポンディング用リードを提供すること にある。

本発明の第二の目的はポンディングの際加わる 圧力を吸収しうるストレス・リリーフの役目をす

- 4 -

体及び保護膜に加わる圧力を弱めることができ、 その結果信頼性上の問題となるクラックの防止が できた。又たて断面で見て8型となる部分は突起 電極と接続されない部分にある場合、やはりボン ディングの際加わる熱及び圧力のうち、特に圧力 に対しストレス・リリーフの役目をはたし、その 結果突起電極との接続がうまくいかなかったり、 又低強度という問題を告無にした。

1: 4. 図面の簡単な説明

第1図は従来の構造を示す半導体装置の断面図 であり、第2図は本発明の一実施例を示す断面図 であり、第3図は本発明の他の実施例を示す断面 図であり、いずれも半導体装置のパンプ近傍を示 す。図面中同一符号は同一又は相当部分を示すも のとする。

図において、

1,11,21……半導体蒸板、2,12,22……絶 緑被膜、3,13,23……配線引き出し部(ベッド) 4,14,24……保護膜、5,15,25……導電体、

- 6 -

10

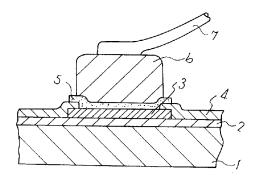
15

20

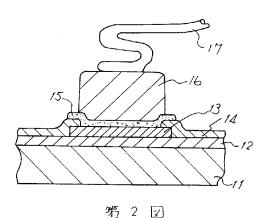
!

6,16……突起電板(バンブ)、7,17,27…… リード。

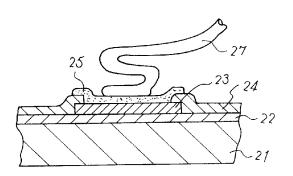
代理人 弁理士 内 原 晋



第1回



- 7 -



第3図